

## 契約企業様へ向け「平成 29 年度公開研究進捗報告会」のお知らせ

1. 日程 ; 平成 29 年 9 月 8 日(金)
2. 場所 ; 研究所 6-202
3. 受付 : 9 : 30~
4. スケジュール
  - 10:00~12:00 公開研究進捗報告会 第 1 部
  - 12:00~13:00 昼食休憩
  - 13:00~14:00 研究所における最近の新規の取り組み  
「ガラス上へのめっき成膜材に対する LD レーザーを用いた回路形成方法の検討」 渡邊先生
  - 14:00~14:15 休憩
  - 14:15~15:30 公開研究進捗報告会 第 2 部
5. 発表内容(テーマ ; 発表者)
  - ① Influence of Seed Layer on LCP Film on High-speed Signal Transmission Characteristics D2 石井
  - ② ファインバブル低濃度オゾン水を用いた ABS 樹脂上の表面改質 M1 辻野
  - ③ ABS 樹脂上めっき工程に適用した低濃度オゾンのウルトラファインバブル水処理による改質層の解析 D1 渡邊
  - ④ Pd 代替の無電解めっき用触媒 M2 久津内
  - ⑤ 金触媒溶液の pH が析出性に及ぼす影響 D1 鈴木
  - ⑥ 高速電気銅めっきにおける膜物性の検討 M1 宮下
  - ⑦ 非シアン型金色合金めっきの研究 M2 森
  - ⑧ 無電解めっき法を用いた多色めっき技術 M2 藤田
  - ⑨ Direct Formation of Patterned Copper Film Using Selective Electroless Deposition and Electroless Anisotropic Growth Plating M2 アン
  - ⑩ 大気 UV 処理を前処理に用いた ABS 樹脂の改質評価 D2 中林
  - ⑪ 摩擦カクッション装置の応用 D2 伊藤

出欠および昼食のお弁当をご注文される方(金額は 500 円程度です)は事前にご連絡ください。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

KGU-Ms&SERI@田代